

Z A W I A D O M I E N I E
O KOLOKWIMUM HABILITACYJNYM

Dnia **7 maja 2025 roku** o godzinie **11.00** w sali Rady Wydziału na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 w Warszawie, odbędzie się kolokwium habilitacyjne:

dr. Tomasza SUSZKI

Określenie osiągnięcia będącego podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego:

„Nowa klasa cienkich powłok o kompozytowej strukturze nanokolumnowej typu MeMC/a-C:H – wytwarzanie oraz właściwości fizykochemiczne”

Recenzenci:

dr hab. inż. Marek Jan Góral, prof. uczelni

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. inż. Maciej Jan Kupczyk

Instytut Technologii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

prof. dr hab. inż. Jerzy Adam Smolik

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, Radom

dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska

Dziedzina: **nauki inżynieryjno-techniczne**

Dyscyplina: **inżynieria materiałowa**

Wniosek Kandydata, informacja o składzie Komisji Habilitacyjnej oraz recenzje dostępne są pod adresem:

<https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Habilitacje/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Materialowa/Dr-Tomasz-Suszeko>

Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

prof. dr hab. inż. Dariusz Bolesław Kata